(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-81068

(43)公開日 平成6年(1994)3月22日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

C 2 2 C 23/00

B 2 2 D 21/04

8926-4E

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数6(全19頁)

(21)出願番号

特願平4-257298

(22)出顧日

平成4年(1992)9月1日

(71)出願人 000005326

本田技研工業株式会社

東京都港区南青山二丁目1番1号

(72)発明者 小池 精一

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会

社本田技術研究所内

(72)発明者 綱島 栄

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会

社本田技術研究所内

(74)代理人 弁理士 落合 健 (外1名)

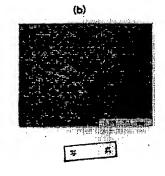
(54) 【発明の名称】 耐熱Mg合金の鋳造方法

(57) 【要約】

【目的】 優秀な耐熱強度を備えたMg合金を得る。

【構成】 Si含有量が1.3重量%≦Si≦20重量 %であるMg合金組成の素材がデンドライト状Mg2 S iを含む固液共存域にあるとき、その素材に機械的攪拌 処理を施してデンドライト状Mg2 Siを微細化すると 共にその微細Mg2 Siを均一に分散させ、次いで素材 を金型内に注入して凝固させる。Mg2 Siは低比重 で、且つ高融点であることから、微細Mg2 Si(図1 における黒色の小塊状物)を均一に分散させたMg合金 は優れた耐熱強度を有する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 Si含有量が1. 3重量%≤Si≤20 重量%であるMg合金組成の素材がデンドライト状Mg 2 Siを含む固液共存域にあるとき、その素材に機械的 攪拌処理を施して前記デンドライト状Mg2 Siを微細 化すると共にその微細Mg2Siを均一に分散させ、次 いで前記素材を凝固させることを特徴とする耐熱Mg合 金の鋳造方法。

【請求項2】 前記素材は、A1、Zn、Zr、Y、N d, Sc, Sm, Ag, La, Ce, Pr, Mn, Th 10 およびGeから選択される少なくとも一種のMgマトリ ックス強化用合金元素AEをAE≤5重量%含有する、 請求項1記載の耐熱Mg合金の鋳造方法。

【請求項3】 前記素材は、Mg2 Siの微細化促進元 素であるPを0.005 重量%≤P≤0.20 重量%含 有する、請求項1または2記載の耐熱Mg合金の鋳造方 法。

【請求項4】 Ge含有量が3.4重量%≤Ge≤20 重量%であるMg合金組成の素材がデンドライト状Mg 2 Geを含む固液共存域にあるとき、その素材に機械的 20 攪拌処理を施して前記デンドライト状Mg2 Geを微細 化すると共にその微細Mg2 Geを均一に分散させ、次 いで前記素材を凝固させることを特徴とする耐熱Mg合 金の鋳造方法。

【請求項5】 前記素材は、A1、Zn、Zr、Y、N d, Sc, Sm, Ag, La, Ce, Pr, Mn, Th およびSiから選択される少なくとも一種のMgマトリ ックス強化用合金元素AEをAE≤5重量%含有する、 請求項4記載の耐熱Mg合金の鋳造方法。

【請求項6】 前記素材は、Mg2 Geの微細化促進元 30 素であるPを0,005重量%≤P≤0,20重量%含 有する、請求項4または5記載の耐熱Mg合金の鋳造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は耐熱Mg合金の鋳造方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、耐熱Mg合金としては、低比重 マトリックスに分散させたMg-S1系合金が知られて いる。この場合、Mg-Si系合金の耐熱強度、例えば 高温下での機械的強度およびクリープ強さを向上させる ためには、Mg2 Siを微細化すると共にその微細Mg 2Siを均一に分散させることが必要である。

【0003】そこで、従来法においてはMg-Si系合 金組成の溶湯にP単体等のP系物質を添加してMg2 S iよりなるデンドライトの晶出を抑制するようにしてい る(特公昭43-20892号公報参照)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来法に よると、Si含有量が共晶組成(Si=1.3重量%) に近い場合には好結果が得られるものの、より一層の耐 熱強度の向上を狙ってSi含有量を20重量%程度と高 く設定してMg2Siの晶出量を増すと、その微細化お よび均一分散を十分に達成することができない場合があ った。これは、Mg2 Si同様に高融点の金属間化合物 であるMg2 Geを有するMg-Ge系合金(共晶組成 Ge=3. 4重量%) についても言える。

【0005】本発明は前記に鑑み、デンドライト状Mg 2 SiまたはMg2 Geの存在量の多少に拘らず、それ を確実に微細化すると共に均一に分散させ、これにより 要求耐熱強度を備えた耐熱Mg合金を容易に得ることの できる前記鋳造方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る耐熱Mg合 金の鋳造方法は、Si含有量が1.3重量%≦Si≦2 0 重量%であるMg合金組成の素材がデンドライト状M gzSiを含む固液共存域にあるとき、その素材に機械 的攪拌処理を施して前記デンドライト状Mg2Siを微 細化すると共にその微細Mg2 Siを均一に分散させ、 次いで前記素材を凝固させることを特徴とする。

【0007】また本発明に係る耐熱Mg合金の鋳造方法 は、Ge含有量が3.4重量%≤Ge≤20重量%であ るMg合金組成の素材がデンドライト状Mg2 Geを含 む固液共存域にあるとき、その素材に機械的攪拌処理を 施して前配デンドライト状Mg2 Geを微細化すると共 にその微細Mg2 Geを均一に分散させ、次いで前記素 材を凝固させることを特徴とする。

[0008]

【作用】前記のように機械的攪拌処理を適用すると、デ ンドライト状Mg2SiまたはMg2Geの存在量の多 少に拘らず、それを確実に微細化すると共に均一に分散 させることが可能となり、これによりSiまたはGeの 含有量を適宜調節してMg合金に対する要求耐熱強度に 容易に対応することができる。

【0009】またMg2 SiまたはMg2 Geの微細化 に伴い素材の流動性が、Mg2 SiまたはMg2 Geと いった固相の現出にも拘らず良好に維持されるので、そ で、且つ高融点の金属間化合物であるMg2 SiをMg 40 の素材の凝固に際し空孔等の鋳造欠陥の発生を回避する ことができる。

> 【0010】なお、Si含有量がSi<1.3重量%で ある場合またはGe含有量がGe<3. 4重量%である 場合には、素材においてMg2 SiまたはMg2 Geの 晶出量が過少となり、一方、Si>20重量%である場 合またはGe>20重量%である場合には、Mg2 Si またはMg2 Geの晶出量が過多となるため、それらを 微細化してもMg合金の室温域における靱性が低下す る。

50 [0011]

【実施例】耐熱Mg-Si系合金の鋳造に当っては、半 凝固鋳造法または半溶融鋳造法が適用され、その方法の 実施過程に機械的攪拌処理が組込まれる。

【0012】半凝固鋳造法において、その原材料は、M gの高純度インゴット、Siの高純度フレーク、Mgマ トリックスを強化すべく、必要に応じて用いられるA 1, Zn, Zr, Y, Nd, Sc, Sm, Ag, La, Ce、Pr、Mn、ThおよびGeから選択される少な くとも一種の合金元素AEの高純度インゴットならびに 必要に応じて用いられるMg2 Siの微細化促進元素で 10 Si系合金の具体的鋳造例について説明する。 あるPを含む高純度P系物質を用いて調製される。

【0013】この場合、Si含有量は前記理由から1. 3 重量%≤S i ≤ 2 0 重量%に設定される。またAE含 有量はAE≦5重量%に設定される。AE>5重量%で はMg-Si系合金の強度は高くなるが伸びが低下す る。さらにP系物質としては、AlCuP化合物、赤リ ン、Mg。 (PO。) 2 等が用いられ、原材料における P含有量は0.005重量%≤P≤0.20重量%に設 定される。P<0.005重量%ではMg2 Siの微細 化促進効果が少なくなり、一方、P>0.20重量%で 20 はP添加による微細化促進効果が飽和するからである。

【0014】半凝固鋳造法を適用した耐熱Mg-Si系 合金の鋳造は次の各工程を経て行われる。即ち、Mg、 Siおよび必要に応じて合金元素AEを含む原材料を軟 鋼製るつぼ内に投入し、次いで原材料にArガスを吹付 けながらそれを溶解してMg合金組成の溶湯を調製し、 その後溶湯に必要に応じてP系物質を添加して溶融状態 の素材を得る工程と、素材を降温させてその素材がデン ドライト状Mg2 Siを含む固液共存域(半凝固領域) にあるとき、その素材にスタラ等による機械的攪拌処理 30 を施してデンドライト状Mg2 Siを微細化すると共に その微細Mg2Siを均一に分散させる工程と、素材を 金型内に注入して凝固させる工程とを順次行うものであ る。Mg-S1系合金の耐熱強度向上の観点から、微細 Mg2 Siの平均粒径Dは10μm≦D≦100μm、 その体積分率Vfは3%≦Vf≦50%であることが望 ましい。

【0015】このようにして得られたMg-Si系合金 は微細Mg2 Siを均一に分散させた金属組織を備え、 また鋳造欠陥もないもので、優れた耐熱強度を有する。 前記方法によって鋳造されたMg-Si系合金には、必 要に応じて熱間押出し加工が施される。

【0016】半溶融鋳造法としては射出成形法が適用さ れ、したがって原材料としては、前記半凝固鋳造法の場 合と同一組成でデンドライト状Mg2 Siを有する粒径 $0.5 \sim 3$ 皿のペレット状のものが用いられる。

【0017】射出成形法の実施に当っては、原材料をホ ッパ内に投入する、原材料をホッパからスクリュを備え たパレル内に供給する、原材料をパレル内でスクリュに 含み且つ固液共存域(半溶融領域)にある素材を調製 し、その素材にスクリュによる機械的攪拌処理を施して デンドライト状Mg2 Siを微細化すると共にその微細 Mg2 Siを均一に分散させる、索材を金型内に射出し て凝固させる、といった手段が採用される。射出条件の 一例を挙げれば次の通りである。Arガス雰囲気、金型 のゲート通過時における素材温度650℃、射出速度4 m/sec 、 金型温度 1 5 0 ℃。

【0018】以下、半凝固鋳造法を適用した耐熱Mg-

【0019】純度4ナインのMgインゴットおよび純度 5ナインのS1フレークを用いて、Mg含有量が96重 量%、Si含有量が4重量%で総重量が500gの原材 料を調製した。

【0020】原材料を内径120m、深さ200mの軟 鋼製るつぼ内に投入し、次いでるつぼを電気炉内に設置 し、その後原材料にArガスを吹付けながらそれを溶解 して980℃のMg合金組成の素材を調製した。

【0021】素材を降温させてその温度を750℃に保 持することによりデンドライト状Mg2 Siを晶出さ せ、そのデンドライト状Mg2 Siの体積分率VfがV f≒40%となったとき、幅60mm、長さ80mmのスタ ラを用いてその回転速度200rpm 、攪拌時間30分間 の条件下で素材に機械的攪拌処理を施した。

【0022】素材温度750℃にて、その素材を、金型 における内径40㎜、深さ800㎜のキャピティに注入 して凝固させ、耐熱Mg-4重量%Si合金を得た。

【0023】図1は、前記方法によって得られた耐熱M g-4重量%Si合金の金属組織を示す顕微鏡写真(1 00倍)であり、(a)は表層部に、また(b)は心部 にそれぞれ該当する。図1において、黒色の小塊状物が Mg2 Siであり、本図より、Mg2 Siの微細化と均 一分散が図られていることが判る。

【0024】図2は、従来鋳造法、即ち前配と同一組成 の溶湯を、それに前記のような機械的攪拌処理を施すこ となく、前記と同一の金型に注入することによって得ら れたMg-4重量%Si合金の金属組織を示す顕微鏡写 真(100倍)であり、(a) は表層部に、また(b) は心部にそれぞれ該当する。図2 (a) より、前記合金 40 の表層部にはデンドライト状Mg2 Siが晶出している ことが明らかであり、また同図(b)より、前記合金の 心部にはデンドライト状Mg2 Siおよび比較的大きな 塊状Mg2 Siが晶出していることが明らかである。な お、Mg-S1系合金に熱間押出し加工を施す場合に は、押出し温度を400℃に、押出し比を11程度にそ れぞれ設定する。

【0025】表1は、前記半凝固鋳造法の適用下で得ら れた各種Mg-Si系合金(1)~(11)および前記 従来鋳造法により得られた各種Mg-Si系合金(1 より攪拌しながら加熱してデンドライト状Mg2 Sie 50 $2) \sim (16)$ の組成、Mg2 Si の平均粒径D、その

体積分率Vf、室温および200℃における引張強さT Sおよび伸びE₁ を示す。Mg-Si系合金(6)は図 1のものに、またMg-Si系合金(13)は図2のも のにそれぞれ該当する。表中、評価の欄において、

*「×」印は耐熱Mg合金として不適当であることをそれ ぞれ示す。この評価は以下の各表について同じである。 [0026] 【表1】

「〇」印は耐熱Mg合金として適当であることを、また*

		T					Ţ				Ī					Ι	
		×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
0 C	(E)	34.1	26.5	25.5	18.0	12.5	11.5	8.2	4.0	3.2	3.2	1.2		ı	1	ı	-
2 0	T S (MPa)	81	122	140	185	215	215	220	237	251	255	264	1	I	1	I	-
副	(E)	23.1	18.9	17.6	12.0	8.9	8.0	5.1	3.5	3.2	3.0	0	0	0	0	0	0
\$8 €	T S (MPa)	95	142	198	203	240	245	255	386	292	295	305	145	147	150	150	159
S i	j %	1.0	2.0	3.0	4.0	8.5	10.0	20.0	27.5	45.5	49.5	55.5	4.0	10.0	21.0	26.5	45.0
Mgs	(m #)	30	20	100	100	100	100	100	001	100	001	300			ずンドライト状		
章 (公)	Mg	残部	残部	残部													
化學	Si	0.5	1.0	1.3	1.5	3.0	4.0	7.0	10.0	17.0	20.0	22.0	1.5	4.0	7.0	10.0	17.0
Ya	今	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(1)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

表1から明らかなように、Mg-Si系合金(3)~ (10) はSi含有量が前記範囲に収められており、ま た機械的攪拌処理を組込まれた半凝固鋳造法の適用下で 得られたことから微細Mg2 Siの均一分散とその適当 な分散量(Vf)とによって優れた耐熱強度を有する。

AEとしてA1、Zr、YまたはNdを用い、前記半凝 固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-Si系合金(1 7)~(28)の組成、Mg2 Siの平均粒径D、その 体積分率Vf、室温および200℃における引張強さT Sおよび伸びE₁ を示す。なお、各合金(17)~(2 【0027】表2は、Mgマトリックス強化用合金元素 50 8)には鋳造後T6処理が施されている。

[0028]

* *【表2】

#		0	0	×	0	0	×	0	0	×	0	0	×
0 C	E. S.	10.5	4.1	2.1	12.9	2.5	2.5	5.5	3.2	1.1	12.5	3.5	1.7
2 0 (T S (MPa)	215	227	257	210	235	259	175	214	312	210	230	022
驒	E. (%)	6.2	3.3	0	9.5	4.4	0.5	8.9	5.4	0	9.5	2.0	0
棚	TS (MPa)	255	294	323	255	280	599	201	240	341	240	295	362
S i	V f	8.5	9.0	9.0	8.2	8.7	8.7	8.3	8.5	9.0	8.5	8.2	8.7
M g :	D (##)	100	70	100	100	70	100	100	100	100	100	100	100
	Mg	强部	残部	獲部	雅部	残部	残郡	残部	舜郡	残部	残都	残部	展部
#	P Z	ı	-	_	ı	ı	-	1	_	1	0.5	4.0	7.0
成の		1	1	_	1	l	1	0.5	4.0	7.0	ŀ	1	_
种堆		1	_	_	9.0	4.0	7.0	ı	-	1	-	1	1
क्र	A 1	0.5	4.0	7.0	l	1	-	·T	1	_	-	-	1
	S i	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	条 令 令	(11)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(52)	(92)	(22)	(38)

表 3 は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてS c、SmまたはAgを用い、前記半疑固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-Si系合金(29)~(37)の組成、Mg2 Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室温および200℃における引張強さTSおよび伸びEL

を示す。なお、各合金(29)~(37)には鋳造後T6処理が施されている。

[0029]

【表3】

1		1E,	等等 电线线	#		M 8 2	S i	184	理	200	0 C	題
	ŀ	7		_		٥	Λ .	T C	Ţ	r E	ÇZ	F
S		Sc	Sm	A 8	M g	(# H)	[3	(MPa)	1 33	(MPa)	-£	
3.0	0	0.5	1	l	船	100	8.2	252	8.0	210	10.5	0
က	3.0	4.0	I	ı	展	100	8.3	291	4.2	082	0.9	0
က	3.0	7.0	ı	1	强部	100	8.2	304	0	012	1.0	×
€	3.0	1	0.5	ı	残部	100	8.5	232	6.3	190	10.0	0
က	3.0	I	4.0	-	残部	100	9.0	270	3.8	200	5.0	0
~ ·	3.0	1	7.0	1	残部	100	8.7	330	0	275	2.0	×
(C)	3.0	l	1	0.5	残部	100	8.2	241	5.2	202	7.5	0
ကြ	3.0	ı	ı	4.0	残部	08	8.3	279	2.7	235	3.0	0
ကြော	3.0	I	ł	7.0	残部	100	8.7	340	0	280	0.5	×

表4は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてL a、CeまたはPrを用い、前記半凝固鋳造法の適用下 40 6処理が施されている。 で得られた各種Mg-Si系合金(38)~(46)の 組成、Mg2 Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室 温および200℃における引張強さTSおよび伸びEL

を示す。なお、各合金 (38) ~ (46) には鋳造後T

[0030]

【表4】

4	n	
	_	

;		7	李	*		M g z	S i	064	瓔	200	າ ເ	8
78-31 4.44				_		٥	• A	ل لا	ъ.	£	С	Ī
E E	S i	La	ပ	Pr	M 8	(m m)	· 8	(MPa)	33	(MPa)	33	
(38)	3.0	0.5	I	I	残部	100	8.5	250	5.1	190	1.0	0
(33)	3.0	4.0	ı	ı	殿部	100	8.0	289	3.1	220	4.0	0
(40)	3.0	7.0	l	ı	残部	100	8.2	290	0.5	230	1.5	×
(41)	3.0	1	2.0	ı	八月	100	8.0	221	6.6	190	12.0	0
(42)	3.0		4.0	I	、残部	100	8.5	255	4.4	225	5.5	0
(43)	3.0	j	1.0	ì	残部	100	8.2	278	1.2	250	1.8	×
(44)	3.0	- 1	1	0.5	残部	100	8.3	220	3.5	170	6.5	0
(45)	3.0	1	ı	4.0	発部	100	8.7	291	2.9	230	5.0	0
(46)	3.0	f	ŀ	7.0	强部	100	9.0	342	0	280	2.0	×

表5は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてM n、ThまたはGeを用い、前記半凝固鋳造法の適用下 40 6処理が施されている。 で得られた各種Mg-Si系合金(47)~(55)の 組成、Mg2 Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室 温および200℃における引張強さTSおよび伸びEL

を示す。なお、各合金 (47) ~ (55) には鋳造後T

[0031]

【表5】

	13									1	4
22 92		:	0	0	×	0	0	×	0	0	×
a 0	Į.	(%)	8.5	5.0	0.5	12.0	12.0	1.5	12.0	6.5	0.7
2 0 (TC	(MPa)	210	250	260	195	230	275	170	205	270
刘	Π.	33	5.5	3.2	0	8.6	4.1	7.0	8.1	4.2	0
. 164	S E	(MPa)	251	304	308	218	295	305	209	366	319
S i	Λ	3	8.0	8.5	8.7	8.2	8.5	8.0	8.3	9.0	8.5
Mgz	D (# #)		100	75	100	100	80	100	100	. 08	100
		X	機帶	級部	数等	强部	展部	紫	聚	張部	独部
#	,	ි ර	ı	ı	1	ı	1	I	0.5	4.0	7.0
中中日		Th	I	ļ	ı	0.5	4.0	7.0	1	1	
£,		M n	0.5	4.0	7.0	· I	1	1	1	1	_
		Si	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	18 - 21 43 A A	元 口 词	(47)	(48)	(49)	(20)	(21)	(25)	(53)	(54)	(55)

表6は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてA 1およびZnを用い、前記半凝固鋳造法の適用下で得ら 40 れた各種Mg-Si系合金(56)~(58)の組成、 Mg: Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室温およ び200℃における引張強さTSおよび伸びE」を示 す。なお、各合金 (56) ~ (58) には鋳造後T6処 理が施されている。

[0032]

【表6】

20,000			0	0	×
200C	Α.	(%)	10.5	5.1	3.8
2 0	Τς	(MPa)	228	248	260
曍	В.	(%)	7.5	5.5	1.2
1 3 84	ų E	(MPa)	261	295	304
S i	۷ ۲	<u> 8</u>	8.5	9.0	8.7
Mg 2 Si	د	(# #)	75	75	100
4		M g	級	强部	級
成。	, ex 1	u Z	0.5 0.5 残部	3.0 残部	5.0
化 华 成		SIAI	0.5	0.5	0.5
-		S	3.0	3.0	3.0
;	78 - S1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	(26)	(57)	(28)

表7は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとしてA1、2nおよびYを用いるか、またはA1、2nおよびYを用いるか、またはA1、2nおよびYと共にMg2Siの微細化促進元素であるPを用い、前記半疑固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-Si系合金(59)~(69)の組成、Mg2Siの平均粒径D、その体積分率Vf、室温および200℃における引張強さTSおよび伸びE1を示す。なお、各合金(59)~(69)には鋳造後T6処理が施されている。【0033】

10 【表7】

20

30

		,					(10)					••	华	řĒ
	17											18		
H	E E		0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	
၁ 0	н.	18	6.9	5.5	4.1	3.0	0.5	10.0	8.2	7.6	12.5	12.5	13.0	
20(T.S.	(MPa)	242	255	289	320	340	250	270	290	235	240	230	
類	ᅜ.	(%)	5.5	4.1	3.5	2.0	0	8.3	5.9	4.6	9.5	9.8	10.0	
1 84	<i>U</i> :	(MPa)	292	315	324	359	381	187	320	345	290	283	283	
S i	λ ((X)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
MB:	c	(##)	100	100	100	100	100	15	15	15	10	10	10	
		M 8	强部	残部	强部	强部	残部	残部	残部	残部	強部	残部	残部	
#		Ф	1	1	-	l	-	0.01	0.01	0.01	0.05	0.10	0.25	
成	へ え 関	>	0.5	1.0	2.0	4.0	5.0	0.5	1.0	2.5	0.5	0.5	0.5	
ath 9	- 1	u Z	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
4		A 1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		S i	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
;	24	Ħ	<u>~</u>	<u> </u>		<u>a</u>	≘					<u> </u>	<u> </u>	

表7、合金 (67) ~ (69) より、P含有量をその上 40 Ce、Pr、Mn、ThおよびSiから選択される少な 限値(0.20重量%)を超えるように設定してもMg 2 Siの平均粒径Dが変化しないことが判る。

能系

【0034】耐熱Mg-Ge系合金の鋳造に当っては、 前記同様に半凝固鋳造法または半溶融鋳造法が適用さ れ、その方法の実施過程に機械的攪拌処理が組込まれ る。

【0035】半凝固鋳造法において、その原材料は、M gの高純度インゴット、Geの高純度フレーク、Mgマ トリックスを強化すべく、必要に応じて用いられるA

くとも一種の合金元素AEの高純度インゴットならびに 必要に応じて用いられるMg2 Geの微細化促進元素で あるPを含む高純度P系物質を用いて調製される。

【0036】この場合、Ge含有量は前記理由から3. 4 重量%≤G e ≤ 2 0 重量%に設定される。またAE含 有量はAE≦5重量%に設定される。AE>5重量%で はMg-Ge系合金の強度は高くなるが伸びが低下す る。さらにP系物質としては、AICuP化合物、赤リ ン、Mgs (POs) 2 等が用いられ、原材料における 1、Zn、Zr、Y、Nd、Sc、Sm、Ag、La、 50 P含有量は0.005重量%≦P≦0.20重量%に設

(65 | 64 | 68 |

定される。P<0.005重量%ではMg2Geの微細 化促進効果が少なくなり、一方、P>0. 20重量%で はP添加による微細化促進効果が飽和するからである。

【0037】半凝固鋳造法を適用した耐熱Mg-Ge系 合金の鋳造は次の各工程を経て実施される。即ち、M g、Geおよび必要に応じて合金元素AEを含む原材料 を軟鋼製るつぼ内に投入し、次いで原材料にArガスを 吹付けながらそれを溶解してMg合金組成の溶湯を調製 し、その後溶湯に必要に応じてP系物質を添加して溶融 状態の素材を得る工程と、素材を降温させてその素材が 10 デンドライト状Mg2 Geを含む固液共存域(半凝固領 域)にあるとき、その素材にスタラ等による機械的攪拌 処理を施してデンドライト状Mg2 Geを微細化すると 共にその微細Mg2 Geを均一に分散させる工程と、素 材を金型内に注入して疑固させる工程とを順次行うもの である。Mg-Ge系合金の耐熱強度向上の観点から、 微細Mg2Geの平均粒径Dは5μm≤D≤100μ m、その体積分率Vfは6%≤Vf≤50%であること が望ましい。

【0038】このようにして得られたMg-Ge系合金 20 の条件下で素材に機械的攪拌処理を施した。 は微細Mg2 Geを均一に分散させた金属組織を備え、 また鋳造欠陥もないもので、優れた耐熱強度を有する。 前記方法によって鋳造されたMg-Ge系合金には、必 要に応じて熱間押出し加工が施される。

【0039】半溶融鋳造法としては射出成形法が適用さ れ、したがって原材料としては、前記半凝固鋳造法の場 合と同一組成でデンドライト状Mg2 Geを有する粒径 0. 5~3 皿のペレット状のものが用いられる。

【0040】射出成形法の実施に当っては、原材料をホ たバレル内に供給する、原材料をバレル内でスクリュに より攪拌しながら加熱してデンドライト状Mg2 Geを 含み、且つ固液共存域(半溶融領域)にある素材を調製 し、その素材にスクリュによる機械的攪拌処理を施して デンドライト状Mg2 Geを微細化すると共にその微細 Mg2 Geを均一に分散させる、素材を金型内に射出し

て凝固させる、といった手段が採用される。射出条件の

一例を挙げれば次の通りである。Arガス雰囲気、金型 のゲート通過時における素材温度650℃、射出速度4

m/sec 、金型温度150℃。

【0041】以下、半凝固鋳造法を適用した耐熱Mg-Ge系合金の具体的鋳造例について説明する。

【0042】純度4ナインのMgインゴットおよび純度 5ナインのGeフレークを用いて、Mg含有量が95重 量%、Ge含有量が5重量%で総重量が500gの原材 料を調製した。

【0043】原材料を内径120mm、深さ200mmの軟 鋼製るつぼ内に投入し、次いでるつぼを電気炉内に設置 し、その後原材料にArガスを吹付けながらそれを溶解 して800℃のMg合金組成の素材を調製した。

【0044】素材を降温させてその温度を660℃に保 持することによりデンドライト状Mg2 Geを晶出さ せ、そのデンドライト状Mg2 Geの体積分率VfがV f≒30%となったとき、幅60m、長さ80mのスタ ラを用いてその回転速度300rpm 、攪拌時間40分間

【0045】素材温度660℃にて、その素材を、金型 における内径40㎜、深さ800㎜のキャピティに注入 して凝固させ、耐熱Mg-5重量%Ge合金を得た。な お、Mg-Ge系合金に熱間押出し加工を施す場合に は、押出し温度を400℃に、押出し比を11程度にそ れぞれ設定する。

【0046】表8は、前配半凝固鋳造法の適用下で得ら れた各種Mg-Ge系合金(1)~(11)および前記 従来鋳造法により得られた各Mg-Ge系合金(12) ッパ内に投入する、原材料をホッパからスクリュを備え 30 ~ (14)の組成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積 分率Vf、室温および200℃における引張強さTSお よび伸びE」を示す。Mg-Ge系合金(5)は前記具 体例で述べたものに該当する。

[0047]

【表8】

		21						(12)					2	22	符朗
19	基		×	×	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
20	មា	્ટ્ર જ	35.0	25.0	19.0	17.0	17.0	16.0	8.5	4.5	4.2	3.0	0	1	-	ı
2 0 (TS	(MPa)	75	95	115	122	140	160	200	220	225	240	210	ţ	1	
瑚	B.	(%)	25.0	18.0	14.0	12.5	0.11	0.01	5.7	3.5	3.1	1.2	0	2.0	1.0	0.5
1 76H	TS	(MPa)	96	110	150	153	170	185	230	250	255	280	270	120	110	105
9 0	γţ	(%)	3.0	5.0	0.9	6.5	8.5	18.0	25.0	31.5	34.0	36.0	41.5	9.0	18.5	32.0
M 8 z	Q	(mm)	20	50	001	100	100	100	100	00 T	100	250	300		デンドライト状	
政分	(R	M 8	残部	残部	残部	残部	聚部	発部	残部	. 残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部
化學		G e	2.0	3.0	3.4	4.0	5.0	11.0	15.0	19.0	20.0	22.0	25.0	5.0	11.0	19.0
,	<u>.</u>		_	_	_	_	_	_	_	~	~	<u> </u>	(<u> </u>	<u> </u>	_

(9) は、Ge含有量が前記範囲に収められており、ま た機械的攪拌処理を組込まれた半凝固鋳造法の適用下で 得られたことから、微細Mg2 Geの均一分散とその適 当な分散量 (Vf) とによって優れた耐熱強度を有す る。従来鋳造法によるMg-Ge系合金(12)~(1 4) において、そのデンドライト状Mg2 Geの平均粒 径Dは500~1000 μ mであった。

【0048】表9は、Mgマトリックス強化用合金元素

表8から明らかなように、Mg-Ge系合金(3)~ 40 AEとしてA1、Zn、ZrまたはYを用い、前記半凝 固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-Ge系合金(1 5)~(26)の組成、Mg2 Geの平均粒径D、その 体積分率Vf、室温および200℃における引張強さT Sおよび伸びE1 を示す。なお、各合金(15)~(2 6) には鋳造後T6処理が施されている。

[0049]

【表9】

23	

損	E E		0	0	×	0	0	×	0	0	×	0	0	×
၁ ၀	18	(%)	13.0	9.0	1.5	12.0	9.5	1.5	11.5	8.5	2.5	11.0	8.0	2.5
2 0 (T S	(nr 8/	170	200	260	160	190	190	160	190	200	165	200	190
瓔	35°	(4)	9.0	7.0	1.0	8.0	7.0	1.0	9.0	6.5	1.8	9.0	0.9	1.2
(\$6H)	T S	(mra)	200	240	290	190	210	230	195	220	230	190	220	230
g e	J A	3	8.0	8.0	8.5	8.5	9.0	8.5	8.2	8.3	8.0	8.5	8.5	9.0
M g s	D	(JA 11)	100	50	100	100	0 <i>L</i>	100	100	02	100	100	100	100
		M B	残部	賽部	残部	殞部	残部	残部	残郡	残部	残部	残部	残部	残部
#	>	I .	_	_	1	ı	ı	1	-	ı	1	0.5	4.0	7.0
松谷	۲ ۲	7 7	-	_	1	1	ı	1	0.5	4.0	7.0	1	ı	I
*	(2 n	-	-	_	0.5	4.0	7.0	ı	1	ı	ı	ı	ı
名		A I	0.5	4.0	1.0	_	-	1	.	1	}	ı	ı	_
		U e	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.3	5.0	5.0	5.0	5.0
 	米 合		(12)	(91)	(11)	(18)	(61)	(02)	(12)	(22)	(23)	(\$4)	(22)	(36)

表10は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして Nd、Sc、SmまたはAgを用い、前記半凝固鋳造法 の適用下で得られた各種Mg-Ge系合金(27)~ (38)の組成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積分 率Vf、室温および200℃における引張強さTSおよ

表 10 は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして 40 び伸び E_L を示す。なお、各合金(27)~(38)に Nd、Sc、SmまたはAgを用い、前記半凝固鋳造法 は鋳造後T6 処理が施されている。

[0050]

【表10】

		γ										20	
1		0	0	×	0	0	×	0	0	×	0	0	×
၁ ၀	B.	12.0	10.0	3.0	13.0	10.0	2.5	10.0	10.0	2.0	13.0	9.0	1.5
2 0	T S (MPa)	150	160	200	150	175	210	155	180	190	175	200	210
颵	E,	9.5	8.0	1.5	10.0	1.0	1.0	9.5	1.0	1.5	0.6	1.5	1.0
(199)	TS (MPa)	175	200	250	165	200	220	170	210	210	190	230	240
G e	۲ ک	8.5	9.0	9.0	8.0	8.3	8.5	8.2	8.5	8.5	8.5	8.7	8.7
Mgr	D (##)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	M	級部	機器	残部	級部	强部	独部	强部	強部	獨部	强部	風等	残部
\$	A 8	1	ı	1	1	I	١	i	ı	1	0.5	4.0	7.0
松。	E S	1	1	l	ı	ı	ı	0.5	4.0	7.0	ı	1	ł
**			1	ı	0.5	4.0	7.0	-	ı	ı	ı	1	ı
名	P Z	0.5	4.0	7.0	1	ŀ	ı	1	1	1	ı	ı	i
	ල ව	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	786 A 会 会	(27)	(38)	(53)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)

表11は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして 40 を示す。なお、各合金(39) \sim (47)には鋳造後TLa、CeまたはPrを用い、前記半凝固鋳造法の適用 下で得られた各種Mg-Ge系合金 (39) ~47) の 組成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積分率Vf、室 温および200℃における引張強さTSおよび伸びEL

6処理が施されている。

[0051]

【表11】

2		#	李 章	#		M 8 2	G 6	1 %H	蝉	200	ည (15
78 - te		[]			-	٥		r E	Œ	٧. ۲	Įr.	i L
F D	e g	L a	a 0	a a	M g	(H H)	(%)	(MPa)	£	(MPa)	38	
. (39)	5.0	0.5	1	ŀ	雅報	100	8.0	195	8.0	165	11.0	0
(40)	5.0	4.0	ı	ı	発部	100	8.2	210	6.5	190	8.5	0
(41)	5.0	7.0	ı	ı	残部	100	8.5	230	1.5	200	2.0	×
(42)	5.0	1	0.5	I	風部	100	8.2	165	10.0	150	11.0	0
(43)	5.0	1	4.0	1	残部	100	8.7	200	7.0	165	10.0	0
(44)	5.0	ı	7.0	1	残部	100	8.5	210	1.0	190	3.0	×
(45)	5.0	-	1	0.5	機部	100	8.2	170	0.6	150	10.0	0
(46)	5.0	ı	1 :	4.0	残部	100	8.0	190	6.5	170	9.0	0
(41)	5.0	1	-	7.0	撰部	100	8.5	210	1.0	175	1.5	×

Mn、ThまたはSiを用い、前記半凝固鋳造法の適用 40 T6処理が施されている。 下で得られた各種Mg-Ge系合金(48)~(56) の組成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積分率Vf、 室温および200℃における引張強さTSおよび伸びE

表 12は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして ι を示す。なお、各合金(48) \sim (56)には鋳造後

[0052]

【表12】

·#)

5		4	李章	*		z 8 M	g e	trai	蜒	2 0 (သ 0	55	
8		_		,		۲	4 6	٠ ٤	C	6	Ċ		29
	e G	Мn	Th	S ł	M g	(m n/)	3	(MPa)	(%)	(MPa)	(%)		
(48)	5.0	0.5	ı	-	殞部	100	9.0	175	9.0	160	11.0	0	
(43)	5.0	4.0	ı	1	路器	0.2	8.2	200	7.0	180	9.5	0	
(20)	5.0	7.0	1	ı	残部	100	8.7	230	1.8	205	2.0	×	
(21)	5.0	i	0.5	ı	残部.	100	8.0	180	8.0	155	10.5	0	
(25)	5.0	· 1	4.0	ı	機部	70	8.3	195	6.5	170	8.0	0	
(53)	5.0	ı	7.0	_	残部	100	8.3	220	1.0	190	1.8	×	
(54)	5.0	1	-	0.5	展部	100	9.0	170	10.0	155	13.0	0	
(22)	5.0	I	_	4.0	残部	100	15.0	240	6.5	200	9.0	0	3
(26)	5.0	I	1	7.0	強部	100	20.0	260	1.0	210	3.0	×	
1													,

表13は、Mgマトリックス強化用合金元素AEとして A 1 および Z n を用い、前記半疑固鋳造法の適用下で得 40 処理が施されている。 られた各種Mg-Ge系合金(57)~(63)の組 成、Mg2 Geの平均粒径D、その体積分率Vf、室温 および200℃における引張強さTSおよび伸びE」を

示す。なお、各合金 (57) ~ (63) には鋳造後T6

[0053]

【表13】

3	1				,				32
五部	#		0	0	0	×	0	×	×
200c	D	(%)	13.0	10.5	4.5	2.5	11.0	2.0	1.8
2 0	υL	(MPa)	170	210	220	240	220	235	240
関	0	(%)	11.0	0.7	3.3	1.0	8.0	1.2	1.0
1964	e E	(MPa)	190	250	260	270	255	275	270
e g	2 12	(%)	0.6	8.7	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0
2 8 M	2	(m m)	20	100	100	100	70	100	100
*		8 W	残部	残部	残部	强部	残部	残部	残部
4 <u>5</u>	1 20 H	u Z	0.5	3.5	4.5	5.5	0.5	3.5	0.5
化学		A 1	0.5	0.5	0.5	0.5	3.5	3.5	5.5
4		e 5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
(()	78 - Le	H H	(21)	(28)	(23)	(09)	(61)	(62)	(63)

表 14 は、 Mg_2 G e の 額細化促進元素である P を用い、前記半疑固鋳造法の適用下で得られた各種Mg-G 40 e 系合金(64)~(66)の組成、 Mg_2 G e の平均粒径 D、その体積分率 V f、室温および 200 C における引張強さ T S および伸び E_L を示す。

【表14】

<u>E</u>		0	0	0
Ç	(%)	17.0	17.0	16.0
·E	(MPa)	130	155	180
2	(%) (%)	12.0	11.0	9.5
6	(MPa)	165	180	200
3 11	(%)	7.0	8.0	18.0
¢	(mm)	15	10	10
,	Mg	聚	强部	残部
田 東 70	ď	0.005	0.05	0.20
-	a 5	4.0	5.0	11.0
A A A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(64)	(99)	(99)
		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ge P Mg (μm) (%) (MPa) (%) (MPa) (%) (MPa) (%) (4.0 0.005 残部 15 7.0 165 12.0 130 17.0	Ge P M g (μ m) V f T S B _L T S E _L 4.0 0.005 残部 15 7.0 165 12.0 130 17.0 5.0 0.05 残部 10 8.0 180 11.0 155 17.0

[0055]

【発明の効果】請求項1または請求項4記載の発明によれば、デンドライト状Mg2 S1またはデンドライト状Mg2 Geの存在量の多少に拘らず、それを確実に微細化すると共に均一に分散させることができ、これにより要求耐熱強度を備えた耐熱Mg合金を容易に得ることができる。

【0056】また請求項2または請求項5記載の発明によれば、Mgマトリックスを強化して耐熱強度を一層向 10上させた耐熱Mg合金を得ることができる。

【0057】さらに請求項3または請求項6記載の発明によれば、Mg2 SiまたはMg2Geをさらに微細化して耐熱強度をなお一層向上させた耐熱Mg合金を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明方法によって得られたMg-4重量%Si合金の金属組織を示す顕微鏡写真であり、(a) は表層部に、(b) は心部にそれぞれ該当する。

【図2】従来法によって得られたMg-4重量%Si合 20 金の金属組織を示す顕微鏡写真であり、(a) は表層部 に、(b) は心部にそれぞれ該当する。

30